

TB - Si



$TbSi_{2-n}$	$KoSi_{2-n}$	$ExSi_{2-n}$	VIII	4144
$TmSi_{2-n}$	$LuSi_{2-n}$			
$\alpha, \beta, \gamma$				1963

Гладишевський Є.У.

"Доповіді АН УРСР" 1963, № 7,  
886-888

Кристалічні структури багатих  
на Si силицидів рідкісноземельних  
елементів ітрієвої групи.

РХ, 1964, 140265 14г ♂

Ладышевский Е.И., Гладышевский Е.И.,  
УIII 2737

Нодиа (Грузия)

1964

Гладышевский Е.И.,

Сб. " Вопр. теории и применения  
редкоземельн. мет. " М., " Наука "

1964, I4I-143

Кристаллические структуры силицид

дов и германидов редкоземельных

металлов РЖХИМ., 1965, IИ34

Б.

*Tb<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>*

1981

З Б936. Физические свойства Tb<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>. Сердюк Ю. В.,  
Кренцис Р. П., Гельд П. В. «Физ. тверд. тела»,  
1981, 23, № 9, 2716—2719

Проведено эксперим. исследование теплоемкости, на-  
магниченности, восприимчивости и электросопротивле-  
ния силицида Tb<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>. Обсуждения результатов ведутся  
с привлечением теорий РККИ и молек. поля. Подтвер-  
ждено наличие фазового перехода ферромагнетик — па-  
рамагнетик ( $T_c = 221$  К). По эксперим. данным найде-  
ны параметры Кюри, константа Кюри — Вейс-  
са, константа молек. поля. Вычислена решеточная сум-  
ма, фигурирующая в теории РККИ. По результатам  
измерений электросопротивления и восприимчивости оце-  
нены эффективная масса электронов, константа  $s$  —  $f$ -  
взаимодействия, т-ра Дебая, энергия Ферми. Резюме

*G, Tc;*

X. 1982, 19, N3.

Tb<sub>5</sub>Si<sub>4</sub> 1982

Кремние Р. Н., Сердюк А.В.

♀ Вес.- кирп. из касситерита.

и зел. Терригит., Гималай,

14-16 см., 1982. Расщеплен.

Опис - Тез. Докл. Тибета, 1982;

сопротив - 267-269.

весы

(см. Gd<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>; I)

$Tb_5Si_3$

1983

Сафонов В. Н., Тюльг  
П. В. и др.

$T_{tz}$ :

Физ. мврп. теза, 1983,  
25, № 9, 2785 - 2786.

(см.  $Gd_5Si_3$ ; ?)

T<sub>65</sub>Si<sub>3</sub>

1985

Safonov V.N.,

Barmin S.M.; et al.,

G; Fiz. Tverd. Tela  
(Leningrad) 1985, 27(9),  
2870-2.

CA 1985, 103, N20, 1708442

$Tb_5Si_4$  1985  
Serdruk U.V.,  
Kriantsis R.P., et al.

Y. Less-Common Metals  
1985, III, N1-2: Proc. Int.  
Rare Earth Conf., Zürich,  
1985, Pt 2; 347-352.

(c.c.s.  $Gd_5Si_4$ ; I)

Рб<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>

1988

5 Б2023. Спекание полиморфов Tb<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Sintering of polymorphic Tb<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> / Maqsood A., Ul-Hao I., Ul-Wahab Q., Hussain K. // J. Mater. Sci. Lett.— 1988.— 7, № 7.— С. 683—684.— Англ.

С применением метода порошковой рентгенографии изучен процесс взаимодействия Tb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и SiO<sub>2</sub> (мол. отношение соотв. 1 : 2) на воздухе при 1100—1500° С. При т-рах до 1450° С р-ция не проходит до конца и продукт представляет собой смесь Tb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и трикл. Tb<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (I). При 1500° С образуется ромбич. Tb<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (II), имеющий  $a$  1,367,  $b$  0,509,  $c$  8,24 нм, ф. гр.  $Pnam$ — $Pna2_1$ . Приведены  $I$ ,  $d(hkl)$  для II. М. Б. Варфоломеев

Структура

д. 1989, № 5

179  
Tb<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>

1989

? Б2538. Несоразмерная магнитная структура Tb<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. The incommensurate magnetic structure of Tb<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> / Semitelou I. P., Konguetsof Hel., Yakinthos J. K., Roudaut E. // J. Magn. and Magn. Mater.— 1989.— 79, № 1.— С. 131—135.— Англ.

При т-рах 4—150 К проведено нейтронографич. исследование поликрист. образцов Tb<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (I), полученных оплавлением элементов. Установлено, что выше 50 К наблюдаются только рассеяние на ядрах, из анализа к-рого следует, что I имеет гексагон. структуру Mn<sub>5</sub>Si<sub>5</sub> с параметрами решетки  $a = 8,425$ ,  $c = 6,340$  Å. Определены также координаты атомов в I. Ниже 50 К на нейтронограммах появляются рефлексы, обусловленные магн. рассеянием. Из анализа этих рефлексов следует, что I имеет геликоидальную магн. структуру, причем при 4 К  $k = [0, 0, 0, 46]$ , а магн. моменты ионов Tb в неэквивалентных позициях двух типов составляют 7,1 и 7,3  $\mu_B$  соотв. Магн. моменты ионов Tb в двух соотв. подрешетках образуют плоскую и конич. спирали, оси к-рых параллельны оси  $c$ , причем магн. моменты во 2-й подрешетке расположены под углом 76° к оси спирали.

Ю. В. Ракитин

Структура

X. 1990, № 2

1989

- 2 Б2539. Кристаллографическая и магнитная структура  $TbSi_{1,67}$  и  $TbSi_{1,67-\delta}$ . Crystallographic and magnetic structure of  $TbSi_{1,67}$  and  $TbSi_{1,67-\delta}$  / Schobinger-Paramello P., Mooij D. B. de, Buschow K. H. J. // J. Magn. and Magn. Mater.— 1989.— 79, № 2.— С. 231—241. — Англ.

Методами рентгенографии и нейтронографии порошка, а также путем измерения намагниченности исследованы крист. и магн. структуры образцов  $TbSi_{2-x}$  с  $x = 0,33$  (I) и  $0,33-\delta$  (II). Установлено, что образцы I имеют ромбич. структуру  $\alpha = GdSi_2$  с параметрами решетки  $a = 4,058$ ;  $b = 3,971$ ,  $c = 13,396$  Å, а II — гексагон. с параметрами  $a = 3,842$ ,  $c = 4,140$  Å. Оба соединения являются антиферромагнетиками с  $T_N = 16$  и 39 К. При этом II — коллинеарный антиферромагнетик, магн. ячейка к-рого представляет собой удвоенную хим. ячейку, а магн. моменты ионов Tb ориентированы перпендикулярно оси  $c$ . Магн. структура I является более сложной. Рассмотрена природа дефектов в I и II и их связь с магн. св-вами. Проведено сравнение полученных данных с ранее полученными данными для родственных германидов.

Ю. В. Ракитин

$TbSi_{1,67}$

$TbSi_{1,67-\delta}$

структура

X. 1990, N 2

1996

T<sub>6</sub>Si

T<sub>8</sub>Si<sub>2</sub>

T<sub>8</sub>Si<sub>3</sub>

( $\Delta_f H^0$ )

Meschel S.V., Kleppa O.J.  
J. Alloys. Compd. 1996,  
234(1), 137 - 42.



(cell, TBC<sub>2</sub>; I)

1999

$Tb_5Si_3$

$TbSi$

(Tm)

130: 287640v Terbium-silicon system. Bulanova, M. V.; Miko-  
lenko, A. N.; Meleshevich, K. A.; Effenberg, G.; Saltykov, P. A. (I. N.  
Frantsevich Inst. Problems Materials Science, Kiev, Ukraine 252180). Z.  
*Metallkd.* 1999, 90(3), 216-222 (Eng), Carl Hanser Verlag. By DTA,  
metallog., and x-ray examn. the exptl. phase diagram was constructed  
by studying only a limited no. of key alloys selected from the predicted  
Tb-Si phase diagram.  $Tb_5Si_3$ ,  $Tb_5Si_4$ ,  $TbSi$ ,  $TbSi_{2-b}$ , and  $TbSi_{2-a}$  were  
confirmed to exist. The  $Tb_5Si_3$  and  $TbSi$  intermetallics were shown to  
melt congruently at 1830 and 1820°, resp.  $Tb_5Si_4$ ,  $TbSi_{2-b}$ , and  $TbSi_2$   
form in peritectic reactions at 1775,  $1638 \pm 4$ , and  $1517 \pm 3$ °, resp. The  
eutectic reactions occur at 1110,  $1752 \pm 2$ , and  $1222 \pm 6$ °. Compsns. of  
eutectic mixts. for the 1st and the 3rd ones were not specially detd.  
Compn. of the 2nd one was estd. to be at 48-49 at.% Si. The Tb-Si  
diagram resulting from this investigation corresponds well to the pre-  
dicted one.

C. R., 1999, 130, N21